Japanese Patent Application No. 57-386/1976 What is claimed is:

A method of graft-polymerizing a molded product of aromatic polyester characterized in that, in graft-polymerizing a hydrophilic vinyl compound with the molded product of aromatic polyester, a 2-hydroxybenzophenone derivative represented by the general formula:

(where, in the formula, R<sub>1</sub> represents a hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl group, an amino group, a carboxyl group, an alkoxy group, or an alkyl group; R<sub>2</sub> represents a hydrogen atom, a hydroxyl group, an alkoxy group, or an alkyl group; and A represents an acryloyloxy group, methacryloyloxy group, a vinylsulfonic group, or a group represented by the general formula:

or a group represented by the general formula:

wherein R<sub>3</sub> represents a hydrogen atom or methyl group) is graft-copolymerized in an amount of from 0.1 to 30 wt% with respect to the hydrophilic vinyl compound.

#### 報 (B2)· 許

昭57-386

50 Int.Cl.3 D 06 M 13/00 C 08 J // C 08 F 283/02 識別記号

庁内整理番号 7107-4L 7415 - 4 F 7167 - 4 J

网络公告 昭和57年(1982) 1月6日

発明の数 1

2

(全6頁)

⑤芳香族ポリエステル成型品のグラフト重合方法

②特 昭49-122135

昭49(1974)10月22日 ②出

開 昭51-49988 公

國昭51(1976)4月30日

明 者 大口正勝 **伊発** 

大津市本堅田町1300番地の 1

井桁規矩二 何発 盟 老

大津市本堅田町1300番地の 1

願 人 東洋紡績株式会社

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号

# の特許請求の範囲

化合物をグラフト重合するにあたり、一般式

( 但し、式中 R は 水素、ハロゲン、水酸基、ア ミノ基、カルポキシル基、アルコキシ基、アルキ ル基を、R2 は水素、水酸基、アルコキシ基、ア ルキル基、Aはアクリロイロキシ基、メタクリロ イキシ基、ビニルスルホン基、あるいは一般式

$$C H_2 = 0 - C - O - C H_2 - C H - C H_2 - O - C$$

で示される基、または一般式

30 OH $C H_2 = O - C H_2 - O - C H_2 C H - C H_2 - O -$ で示される基を表わす。ここでR。は水素または メチル基を示す。)

で表わされる 2ーヒドロキシベンゾフエノン誘導 体を、親水性ビニル化合物に対し0.1~30重量 35 **男共グラフト重合させることを特徴とする芳香族** ポリエステル成型品のグラフト重合方法。

## 発明の詳細な説明

本発明は芳香族ポリエステル成型品に、親水性 ビニル化合物をグラフト重合して得られるグラフ ト物の耐光性を改良する方法に関する。さらに詳 5 しくは、該グラフト重合にあたり、紫外線吸収能 力のある 2ーヒドロキシベンゾフエノン誘導体を 共グラフト重合することによりグラフト物の耐光 性を改良する方法に関する。

芳香族ポリエステル成型品は一般にすぐれた機 10 械的特性を有するが、反面、その疎水性のゆえに 帯電し易く、油性汚れが落ちにくいなどのほか吸 水、吸湿性がほとんどないため衣料とした場合に 蒸し暑い、べたつくなどの欠点を有する。

これら欠点を改良するために芳香族ポリエステ 芳香族ポリエステル成型品に、親水性ビニル 15 ル成型品に親水性ビニル化合物をグラフト重合す る方法が提案されているが、グラフト物を日光に 露光したときグラフトによつて付与された親水性、 帯電防止性、防汚性などが低下したり、成型物自 身が劣化もしくは変色し易いという欠点を生じる。 20 更に分散染料などで染色した場合、耐光堅牢度が 著しく低下するという致命的欠点を生じる。

> 従来。ポリエステル繊維に親水性ビニル化合物 をグラフト重合して得られるグラフト繊維染色物 の耐光堅牢度を改良するため、たとえばヒンダー ドフエノールのようなラジカル捕捉剤の分散液で 後処理する方法も提案されているが、特定の化合 物を用いた場合を除いて、その耐光性改良の効果 はきわめて小さく、実用上満足できる製品はなお 得られていない。

> 本発明者らはかかる困難を克服し、上記グラフ ト物の耐光性を改良するべく鋭意研究の結果、本 発明に到着した。すなわち、本発明は芳香族ポリ エステル成型品に、親水性ビニル化合物をグラフ ト重合するにあたり、一般式

(式中、R,は水素、ハロゲン、水酸基、アミノ基、 カルボキシル基、アルコキシ基、アルキル基を、 R。は水素、水酸基、アルコキシ基、アルキル基 を、Aはアクリロイロキシ基、メタクリロイロキ シ基、ビニルスルホン基、あるいは一般式

$$C H_2 = C - C - C H_2 - C H - C H_2 - O - C$$

で示される基、または一般式 OH R<sub>2</sub> OH CH<sub>2</sub>=
$$\frac{C}{C}$$
- $\frac{C}{C}$ - $\frac$ 

で示される基を表わす。ことでRsは水素または メチル基を意味する。)

体を、親水性ピニル化合物に対し0.1~30重量 多共グラフト重合させることを特徴とする芳香族 ポリエステル成型品のグラフト重合方法である。

本発明の方法によるときはグラフトによつて付 与された親水性、帯電防止性、防汚性などの耐光 20 はトウ、糸、編物、織物、不織布、合成紙、フィ 性が改良されると共に、成型品自身の劣化もしく は黄変が防止でき、更に染色された成型物の光退 色堅牢度が著しく向上し、ポリエステルのグラフ ト重合による親水加工の実用化を可能にしたもの である。

一般に知られているように地上に到達する太陽 光線には290mμを下限の波長とする紫外線が 含まれているが、この領域の光エネルギーにより、 芳香族ポリエステルをはじめとする多くの有機化 合物は程度の差こそあれ光劣化を起こす。そして 30 **芳香族ポリエステルに親水性ビニル化合物をグラ** フト重合するときさらに光劣化が促進されるよう になり、結果として、染色物の耐光堅牢度をも著 しく低下させる。この原因については充分明らか ではないが、主として親水性グラフトポリマーに35 スチレンスルホン酸、ビニルスルホン酸、ビニル 由来する含有水分や、導入されたカルボキシル基 などの官能基による活性化によつてポリエステル 鎖の光劣化が促進されることにあると考えられる。 本発明に用いられる上記 2-ヒドロキシベンゾフ エノン誘導体は、共グラフト重合によつて芳香族 40 親水性能の点から好ましく、さらにアクリル酸と ポリエステル基質中に有効に分布させることによ り、その紫外線吸収能力を効果的に発揮させて紫 外緞の光エネルギーを熱エネルギーに変換し、光 劣化反応を抑制してグラフト成型品の耐光性を向

上させるものと考えられる。これに対し、グラフ ト共重合できる官能性基をもたない一般の紫外線 吸収剤によって処理した親水性グラフト成型品は、 限られた一部の紫外線吸収剤を除くと実質的化耐 5 光性は向上せず、たとえ耐光性が向上できるもの でも前記 2ーヒドロキシベンソフエノン誘導体を 共グラフト重合したものに比べて、その効果が小 さく、かつ耐洗濯性に欠けるのである。一方本発 明における上記2ーヒドロキシベンゾフエノン誘 10 導体は共グラフト重合により、耐洗剤性が改良さ れてより一層の耐光性向上が達成されるものであ

本発明における芳香族ポリエステルとしては、 ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンテレ で表わされる 2ーヒドロキシペンソフエノン誘導 15 フタレートイソフタレート、ポリテトラメチレン テレフタレート、ポリエチレンテレフタレートパ ラオキシエトキシベンゾエート、あるいはナフタ リンジカルボン酸とエチレングリコールからなる ポリエステルなどがあげられ、その成型品として ルムなどがあげられるが、これらに限定されるも のではない。

> 上記の芳香族ポリエステル成型品にグラフト重 合させる親水性ビニル化合物としては、分子中に カルボキシル基、アミド基、ポリエーテル基、水 酸基、アミノ基、スルボン基、ホスホン基などの 親水性基を有するビニル化合物があげられるが、 具体的にはアクリル酸、メタクリル酸、マイレン 酸、フマール酸、イタコン酸、アクリルアミド、 メタクリルアミド、ビニルピロリドン、ポリエチ レングリコールのモノまたはジアクリレート、ポ リエチレングリコールのモノまたはジメタクリレ ート、Nーメチロールアクリルアミド、2ーヒド ロキシエチルメタクリレート、ビニルビリジン、 ホスホン酸などが例示される。これらは単独また は2種以上の混合物としてグラフト重合に供され るが、特にアクリル酸および/またはメタクリル 酸を主成分とするモノマー混合物がグラフト効率、 メタクリル酸とがモル比で1対2から2対1の混 合物がグラフト効率、親水性および操業性の点か らすぐれた組成である。なお芳香族ポリエステル 成型品の機械的特性を実質的に損なうことなく、

効果的に親水性成型品に改質するためには、上記 の親水性ビニル化合物のグラフト率は3~30%、 とくに5~20 多にすることが好ましい。

本発明においては、芳香族ポリエステルに上記 の親水性ビニル化合物をグラフト重合するにあた り、上記の一般式で示される2-ヒドロキシペン ゾフエノン誘導体を親水性ビニル化合物に対し 0.1~30重量%、共グラフト重合するのである が、この2-ヒドロキシベンソフエノン誘導体は、 たとえば一般式

(式中R,は水素、ハロゲン、水酸基、アミノ基、 カルポキシル基、アルコキシ基、アルキル基を、 R2 は水素、水酸基、アルコキシ基、アルキル基 を表わす。)

で示される2,4ージヒドロキシベンゾフェノン 誘導体を、アクリル酸クロリドあるいはメタクリ ル酸クロリドなどと塩基性媒体中で反応させるか、20

$$CH_2 = C - C - O - CH_2 - CH - CH_2$$

$$C H_2 = C - C H_2 - O C H_2 - C H - C H_2$$

(式中Ra は水素またはメチル基を表わす。) で示される グリシジルアクリレート、 グリシジル メタクリレート、もしくはアリルグリシジルエー30 テル、メタリルグリシジルエーテルなどと、エボ キシ基の開環付加反応用触媒のもとに反応させる などの方法によつて合成することができる。

上記の2-ヒドロキシペンゾフエノン誘導体の 使用量は、上記親水性ビニル化合物に対して 0.1 35 てホモポリマーの抽出を行なつた後、乾燥、巾出 ~30重量%であり、また成型品に対して 0.0 3 ~50重量%が好ましい。使用量が 0.1 重量多以 下の場合には目的とする耐光性が得られず、また 30重量の以上の場合には親水性能の低下が生じ る。

なお目的とする親水性、耐光性を損なわない範 **囲内でスチレン、メチルメタクリレート、エチル** メタクリレート、アクリロニトリル、ビニルクロ リド、その他の疎水性ビニル化合物がグラフト重

合にあたり併用できるのはもちろんである。

グラフト重合する方法としては、電離性放射線 を照射する方法、イオン放電による方法、熱酸化 やオゾン酸化による方法、ラジカル重合開始触媒 5 を用いる方法、あるいは無触媒でグラフト重合す る方法などのいずれの方法を用いてもよく、特に 限定するものではない。

本発明の方法により、上記の2-ヒトロキシベ ンゾフエノン誘導体を共にグラフト重合したグラフ 10 ト物は、上記誘導体を共グラフト重合しないもの に比べて耐光性が 著しく向上し、実用面での大き な利点をもたらすのである。以下、実施例により 本発明を具体的に説明する。実施例中の部および 男はすべて重量部および重量多を意味し、男owf 15 は繊維重量に対するパーセンテージを示するので ある。

### 実施例 1

ポリエチレンテレフタレート(75d/24f) 加工糸編地(目付130g/m²)を、ペンゾイ ルパーオキサイド1部、モノクロルベンゼン6部、 ノイゲンET・160(第一工業製薬社製乳化剤) 4 部、水 1 0 0 0 部よりなる分散液中に 8 0 ℃で 30分間浸漬処理したのち、アクリル酸とメタクリ ル酸の等部からなるモノマー混合液25部、3-25 ヒドロキシー 4 ーベンソイルーフエニルメタクリ

$$C H_2 = C \qquad O H \qquad O$$

所定量およびノイゲンET・180(第一工業製 薬社製乳化剤)0.2部、水97.5部よりなる重合 液に浸漬して、ゆるやかな沸騰還流下に 1時間、 振盪処理した。得られたグラフト物をアセトンに 1昼夜浸漬し、ついで沸騰水により3時間処理し レセット(170℃、1分間)した。かくして得 られたグラフト物を、レゾリンプルーFBL(バ イエル社製分散染料)I 匆owf、ディスパーTL (明成化学社製分散剤)0.1%よりなる水分散液 40 により、浴比1対100で120℃、1時間染色 し、ついでノイゲンHC(第一工業社製洗浄剤) 0.2%、炭酸ソーダ0.2%よりなる水溶液により、 浴比1対75で80℃、30分間ソーピングした 後、水洗、乾燥、巾出しセット(170℃、1分

間)した。得られたグラフト染色布をJIS規格 ・ 測定し第1表に示したが、表から親水性モノマー L0842-1971の方法に準じて露光試験し 耐光堅牢度を測定した。この結果を表1に示すが、 ルメタクリレートが308を越えるときは特に洗 本発明の方法によりすぐれた耐光堅牢度が得られ 々後の親水性が低下することもわかる。 ることがわかる。また処理布のウイツキング性を\*5

に対 し3ーヒドロキシー 4ーペンソイルーフエニ

表一1

Л6.	3 ーヒドロキシー4 ーベン ゾイルーフエニルメタクリ レートの重合 液中における 量(部)	v I ) グラフト率(%)	耐光堅牢度(級)	* 2 ) ウイツキング性(秒)	
				染上り	洗濯 * 3) 5回
1	0 (コントロール)	1 5. 5	2	1	1 0
2	0. 1	1 5. 9	3	1	1 0
3	0 2	1 7. 1	3~4	1	1 0
4	0. 3	. 1 8. 6	5	1	1 5
5	0. 5	2 1. 3	5	2	2 0
6	1.0	2 4. 5	5~6	1 0	100

( + 2 )

水滴消滅時間(秒)

# ( \* 3 )

0.1 多中性洗剤水溶液を用い、家庭用洗濯機で40℃、10分間洗濯した後、 10分間水洗。

## 実施例 2

/メタクリル酸の15.5%グラフト-ポリエチレ ンテレフタレート編地を、微粉砕した(a)2ーヒド ロキシー 4 ー n ーオクトキシベンソフエノン、(b) 多 o w f とディスパーT L 0.1 多の水分散液によ ( 2ーヒドロキシエチル)サリチレート、(c) 2 - 35 り、浴比 1対 1 0 0 で 1 2 0 ℃、 1時間染色した (2'ーヒト゚ロキシー3',5'--ジーt ー アミルーフエニル) (本発明)。これらグラフト染色物を、いずれも ペンゾトリアゾールのいずれか 1 種の 3 % o w f と、スミカロンレッドEIFBL(住友化学社製 セツトした後、露光試験して、各々の耐光堅牢度 分散染料)1%owf、デイスパーTL 0.1 %と からなる水分散液により浴比 1 対 1 0 0 で 1 2 0 40 発明の方 法 が と く にすぐれている こ と がわか ℃、1時間染色処理した(比較例)。一方これと は別に実施例1の表ー1中、低4に示した3ーヒ

30 ドロキシー 4 ーペンゾイルーフエニルメタクリレ 実施例1の表-1中、低1に示したアクリル酸 ート 0.3 部を用いて共グラフト重合した、全グラ フト率18.6%のグラフトーポリエチレンテレフ タレート編地を、スミカロンレッドE—FBL 1 実施例1同様にソーピング、水洗、乾燥、巾出し を測定し表ー2の結果を得た。この結果から、本 る。

10.

表-2

No.		耐光劑	耐光堅牢度(級)
1	コントロール	なし	2~3
2	本 発 明	$3-$ とドロキシー $4$ ーベンゾイルーフェニルメタクリレート $CH_3$ OH O $CH_2=C$ $COO$ $\pm \sqrt{2}$	5~6
3	比 較 例	2-ヒドロキシー4-n-オクトキンペンゾフェノン O OH & O C <sub>8</sub> H <sub>17</sub>	3
4	,,	2-ヒドロキシエチル)サリチレート (COOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH)	2 <b>~</b> 3
5	"	2-(2'-ヒドロキシー3',5'-ジーt-アミルーフェ ベンソトリア (NNN-N-V-) ※色同時 ソール (Mnn-V-V-) ※ (M)	4

#### 実施例 3

実施例1で用いたものと同じポリエチレンテレ フタレート加工糸編地を、実施例 I と同様にして 25 誘導体を含まない系により、上記同様の条件下で ベンゾイルパーオキサイド/モノクロルベンゼン の水分散液で活性化処理したのち、アクリル酸と メタクリル酸の等部からなるモノマー混合液 2.5 部、グリシジルメタクリレートと2,4ージヒド ロキシベンゾフエノンとの反応によつて得られた 30 により120℃、1時間染色し、以下ソービング コモノマー 0.5 部、およびノイゲンET・180 (第一工業製薬社製)0.2部、水97.5部よりな る重合液に浸漬し、窒素雰囲気下に密封して100 ℃. 1時間攪拌処理した。ついで、実施例1と同 じホモボリマー抽出処理を行ない、グラフト率 35 つた染色物を得ることができる。

192%のグラフト物を得た。また一方、グラフ ト重合液に、上記 2 ーヒドロキシベンソフェノン グラフト重合して、グラフト率 1 6.0 名のグラフ ト物(比較例)を得た。これらのグラフト物を表 -3中に示す、分散染料の1%owfとディスパ -TL(明成化学社製)0.1%よりなる水分散液 水洗、乾燥、巾出しセツト、露光試験を実施例1 と同様に行なつて表一3の結果を得た、その結果 上記 2 ーヒドロキシベンゾフエノン誘導体を共ク ラフトすることにより、すぐれた耐光堅牢度をも

表-3

		耐光堅牢度(級)	
No.	染料	2ーヒドロキシーベンソフェ ノンの共グラフト なし(コントロール)	2ーヒドロキシーベンゾ フエノンの共グラフト あり(本発明)
I	ミケトンポリエステルイエ ローYL ( 三井東圧 )	3~4	6

•		耐光堅牢度(級)		
No.	染料	2ーヒドロキシーペンソフェ ノンの共グラフト なし (コントロール): ,	2ーヒドロキシーベンゾ フエノンの共グラフト あり(本発明)	
2	ミケトンポリエステルピン ク(三井東圧)	2	5	
3	ミケトンポリエステル GFL(三井東圧)	1	3~4	

また 2-ヒドロキシーベンソフエノンを共グラ 法、防汚性等の耐光性も著しく向上した。 フトした本発明の方法によつて親水性、帯電防止